

第19回 化研フォーラムの案内

第19回化研フォーラムを下記の要領で開催いたします。今回は分野の異なる3名の先生方に講演をお願いしており、それぞれ全く異なる手法を用いたナノレベルでの構造制御についての研究を紹介して頂きます。様々な分野の方に参加して頂き、質問・討論等を通して部門間の交流が深まることを期待しております。

記

日時： 9月8日（月） 16時～18時

場所： 共同研究棟大セミナー室

演者：

北川敏一（有機材料化学2・助教授）

「分子三脚の合成と単分子膜形成」

大野工司（有機材料化学1・助手）

「リビングラジカル重合法による精密材料設計」

橋田昌樹（原子核科学研究施設・助手）

「極短パルス高強度レーザーによる金属のアブレーションと金属表面のナノ構造形成」

講演終了後懇親会を開きますので、奮ってご参加ください。参加費無料。

以上

担当： 佐伯 友之（元素科学国際研究センター）

内線： 3184 E-mail: saeki@scl.kyoto-u.ac.jp